Int. Cl.:

C 23 b, 5/20

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Deutsche Kl.:

48 a, 5/20

Offenlegungsschrift. **①**

Aktenzeichen:

P 15 21 062.5 (U 9727)

Anmeldetag:

16. April 1963

Offenlegungstag: 14. August 1969

Ausstellungspriorität:

Unionspriorität

@

Datum:

16. April 1962

187926

(3)

Land:

V. St. v. Amerika

Bezeichnung:

Aktenzeichen:

Wäßriges, saures, galvanisches Kupferbad

ⅎ

Zusatz zu:

Ausscheidung aus:

Anmelder:

The Udylite Research Corp., Detroit, Mich. (V. St. A.)

Vertreter:

Negendank, Dr.-Ing. H., Patentanwalt, 2000 Hamburg

@

Als Erfinder benannt:

Creutz, Hans-Gerhard, Wayne; Stevenson, Richard M., Grosse Pointe

Woods; Romanowski, Edward A., Troy; Mich. (V. St. A.)

Benachrichtigung gemäß Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 d. Ges. v. 4. 9. 1967 (BGBl. I S. 960):

BEST AVAILABLE COPY

ORIGINAL INSPECTED

PATENTANWALT

DR. ING. H. NEGENDANK · DIPL-ING. H. HAUCK · DIPL-PRYS. W. SOMMITE **EAMBURG-MÜNCHEN** 1521062

PUSTRILUNG (IANSONNITT: NAMBURG 84 · NEUER WALL 41

P 15 21 062.5

TELEGR. NEGEDAPATENT MANEUPLE

MÜNCHEN 15 - MOHARTSTR. 88

The Udylite Research Corporation

ML. 5 3 6 0 5 6 6

THLEGH, HEGEDAPATENT MÜNCHEN

HAMBURG, 30. Oktober 1968

Wässriges saures galvanisches Kupferbad

Die Erfindung bezieht sich auf wässrige saure galvanische Kupferbäder, insbesondere saure Kupfersulfat- und Fluoboratbäder, sowie die galvanische Abscheidung von Kupfer aus diesen Bädern, sowie auf Zusammensetzungen als Zusatz zu diesen Bädern.

Obwohl eine große Anzahl von organischen Verbindungen vorgeschlagen und benutzt worden ist, um die Korngröße herabzusetzen und den Glanz der Kupferbscheidung aus sauren Bädern zu erhöhen, bleibt dennoch vieles zu wünschen übrig, und zwar hinsichtlich der Erlangung einer glänzenden Kupferplattierung mit guter glatter Oberflächenbeschaffenheit, die keine Streifenbildungen oder Rippenbildungen aufweist und welche die äußerst hohe Duktilität der Kupferabscheidung, welche aus bekannten sauren Kupferbädern gewonnen wird, beibehält.

_ 2 _

Wie in der deutschen Patentanmeldung (Aktenzeichen P 15 21 061.4) beschrieben ist, ermöglicht der Zusatz von 1,3-Dioxolanpolymerisaten, welche ein Molekulargewicht von wenigstens 296, jedoch vorzugsweise zwischen 296 und 30 000 aufweisen, zu sauren Kupferplattierungsbädern, die Erlangung einer glatten, biegsamen, halbglänzenden Kupferabscheidung von geringer Spannung, welche frei von Streifenbildungen ist. Wenn beispielsweise ein Poly-1,3-Dioxolan von einem durchschnittlichen Molekulargewicht von etwa 5000 in einem sauren Kupferbad aufgelöst wird, welches aus 150 bis 275 g/l Kuprisulfatpentahydrat und etwa 3 bis 70 g/l Schwefelsäure hergestellt ist und die aufgelöste Menge etwa 0,1 g/l beträgt, dann wird eine sehr glatte, halbglänzende Kupferplattierung erzielt, und zwer in einem Stromdichtebereich von der geringsten Stromdichte bis zum Entsündungspunkt oder der Grenzstromdichte, welcher bei üblicher Bewegung etwa bei 10 bis 15 Ampere/dm2 liegt, jedoch bei sehr schneller Lösungsbewegung einen höheren Wert annimmt. Bei jedem sauren Fluoboratbad, welches etwa 150 bis 450 g je 1 oder mehr an Fluoborsaure enthalt, ergeben dieselben Zusätze ähnlich ausgezeichnete Resultate auch bei höheren Stromdichten und bei denselben Badtemperaturen. Bei Polymerisaten von geringerem Molekulargewicht, z. B. etwa 400 bis 1000, sollten höhere Konzentrationen bis zu 5 g/l und darüber verwendet werden. Bei

den Polymerisaten mit höherem Molekulargewicht, z. B. etwa 5000 und darüber, können Konzentrationen von nur etwa 0,01 g/l mit guten Resultaten verwendet werden, insbesondere wenn andere organische Zusätze den Bädern zugesetzt werden.

Im Gegensatz zu anderen Polymerisaten mit hohem Molekulargewicht verursachen die Dioxolanpolymerisate keine Streifenbildungen auf der Plattierung, und es ist nicht erforderlich, sie in Verbindung mit Chlorid- oder Bromidionen in Konzentrationen von etwa 0,02 bis 0,1 g/1 und darüber zu verwenden, wie es bei anderen Polyüthern der Fall ist.

1,3-Dioxolan kann nach bekannten Polymerisationsverfahren in Polymerisate mit hohem Molekulargewicht übergeführt werden, nümlich durch Erwirmen des Dioxolans in Gegenwart eines sauren Katalysators, bis ein Polymerisat mit dem gewünschten Molekulargewicht entstanden ist, welches vorzigsweise etwa 5000 beträgt. Der beste saure Katalysator für die Polymerisation des Dioxolans ist ein Bortriflüoridkatalysator. Die 1,3-Dioxolanpolymerisate sind Polyäther und bestehen aus sich abwechselnden Methylenund Äthylengruppen, die durch Sauerstoffatome unterbrochen sind. Die Polymerisate mit endständigen Hydroxylgruppen können mit vielen organischen Verbindungen weiter

909833/1129 - 4 -

BAD ORIGINAL

ungopotat verden, welche ein reaktives Vasserstoffatom auriveleen, wie z. B. Alkohole, Glykole, Zucker, Arylanian, Chlorhydring, Amido, Thiolycrbindungen, Alkanolsulionsäuren, Nitrile, Ehloryleulionsäuren, Thio- and thiol-Alkansulfonsauron sowie Alkanolominen. Ditas Polymerisato ergeben haufig bessere Brgebulase als die entspreckenden Polydioxolane mit endständigen Hydronylgruppen, Der in der Anneldung benutzte anddruck 14,5-Dioxolenpolymerisate-2 soll auch diese Polymonisats mit umfasson. Dor Rost der Verbindung, die mir der Dioxolan mit endatändigen Hydroxylgrappen magrophat wird, darf nicht so beschaffen sein, daß er di - Ortolikafte Wirkung des letzteren in der Brauchbarhall boointrächtigt. Im allgemeinen bildet der Rest des ac ydioxolans mit endständigen Hydroxylgruppen wenigstens 😕 Mol.-% des Zusatzes.

Es ist festgestellt worden, daß die genannten 1,3Dioxolanpolymerisate und andere Polyätherverbindungen,
die noch ausführlicher beschrieben werden, bei Verwendung in den sauren Kupferbädern mit sehr geringen
Konzentrationen organischer Sulfide (Thiole,
Thioäther und dergleichen, wie sie in der folgenden
Tabelle I beschrieben sind, die galvanische Abscheidung
einer glatten, glänzenden Kupferplattierung ermöglichen,
ohne daß dabei die Biegsamkeit der Kupferabscheidung

nennenswert vermindert würde. Die organischen Sulfidverbindungen nach der Tabelle I erzeugen, wenn sie allein in den Bädern in Konzentrationen von 0.0005 bis 0,04 g/l oder sogar bis zu 0,1 g/l verwendet werden, keinen starken Glanz; erst wenn sie in Konzentrationen von wenigstens 1 g/l eingesetzt werden, geben sie, wenn sie allein verwendet werden, Glanz und bringen auch dann nicht den höchsten Glanz hervor. Zum Beispiel wirken die sulfonierten organischen Sulfide, die zur Verwendung in sauren Kupferbädern zum ersten Mal in dem USA-Patent Nr. 2 424 887 beschrieben wurden, wie z. B. Thianthrensulfonsäuren, (Beispiel IV, Tabelle I) und die Phenyldisulfidsulfonsäure (Beispiel V. Tabelle I) bei Verwendung in so geringen Konzentrationen, wie 0,0005 bis 0,01 g/l bei etwa 0,05 bis 0.2 g/l der 1.3-Dioxolanpolymerisate mit hohem Molekulargewicht in der Form mit, daß sie glänzende, biegseme Kupferabscheidungen geben. Wenn jedoch z. B. sulfoniertes Thianthren allein oder mit einem ähnlichen sulfonierten organischen Sulfid in einem sauren Kupferbad nach dem Beispiel VIII des genannten Patentes verwendet wird, dann ist es erforderlich, 1 bis 2 1 zu verwenden, um glänzende Plattierungen zu erzielen. Mit anderen Worten vermindert die Verwendung von Sulfid in Verbindung mit den 1,3-Dioxolanpolymerisaten mit hohem Molekulargewicht die erforderliche Kon-

- 6 -

809833/1128

BAD ORIGINAL

zentration um ein 100-faches und ergibt außerdem einen besseren Glanz. Dasselbe gilt für die sulfonierten Phenyldisulfide und andere sulfonierte organische Sulfide, die in der Tabelle I aufgezeigt sind.

Wenn äußerst kleine Mengen der organischen Sulfide in Verbindung mit den 1,3-Dioxolanpolymerisaten von hohem Molekulargewicht verwendet werden, oder in Verbindung mit anderen Polyätherpolymerisaten, die noch ausführlicher beschrieben werden, dann wird der Glanz der Plattierung insbesondere in den Bereichen von geringer Stromdichte bei langer Benutzung der Bäder durch schädliche Zersetzungsprodukte nicht nachteilig beeinflußt. Dieses ist ein unerwartetes Merkmal, weil bei der Verwendung des organischen Sulfides in einer Konzentration von mehr als 0,04 g/l sich bei einer ausgedehnten Elektrolyse schädliche Zersetzungsprodukte (breakdown products) bilden.

Die organischen Sulfide enthalten wenigstens eine Sulfonsäuregruppe, und in der Tabelle I sind Beispiele für die Sulfide angegeben. Diese Sulfide können durch Gruppen, wie z. B. Methyl-, Chlor-, Brom-, Methoxy-, Äthoxy- und Hydroxy-Gruppen substituiert sein, insbesondere bei aromatischen und heteroxyo-lischen

Sulfid- und Sulfonsäuren, ohne daß grundsätzliche Veränderungen im Glanz entstehen. Die erganischen Sulfid-Sulfonsäuren können den Bädern die Irole Säuren zugesetzt werden, oder als Salze, z. D. Alkalimetallsalze oder organische Aminealze, wie Triäthanolamin, Guanidin, Aminoguanidin, Pheryleguanidin, Ethylendiamin und Pyridinsalse; das been mutate Ausdruck "Sulfonsäure" schließt auch Salze ein. In den meisten Fällen wird es bevorzugt, die Sulfonsäuren in Form von freien Säuren zu verwenden.

Die organischen Sulfide, wie sie z. B. in der Tabelle I aufgeführt sind, ergeben in Konzentrationen von 0,0005 bis 0,01 oder 0,04 g/l glänzende und da dielgen Fällen stark glänzende Abscheidungen, ohne des schädliche Streifenbildungen oder Rippenbildungen ente stehen, wenn sie in Verbindung mit Polyäthern verwendet werden, wie z. B. mit Polyäthylenäthanolen und Glykolen mit hohem Molekulargewicht (durchschnitt-liches Molekulargewicht 220 bis wenigstens 30 000). Dieses ist ein unerwartetes Merkmal, da die Ergebnisse, die bei Verwendung beider Materialien allein erzielt werden, in keiner Weise darauf schließen lassen, daß eine bemerkenswerte Verbesserung des Glanzes eintreten würde, wenn die beiden Materialien gemeinsamen verwendet werden. Der Ausschluß von Rippenbildungen und

Stroifonbildungen, die normalorweise beobachtet wordan, venn solche Polyether in Abwosenheit von Bronid- odor Calcuidions: regwerdet werden, ist an sich ein unervervotes und bedeutendes Ergebnis. Forner ist festgestallt rorden, das Polyather, s. B. Polypropylenpropenolo. and insteachders Polypropylenglykels since durchrakrii villah ii Halakulargowichtes von atwe 290 bis 1000, Toler Pictus Streifenbildungen Terursschen, insbicontare land, weem das Molekulargevicht in dem obsern Toll des Jergiches liegt, but Yorwendung in Monzentrationes wou stwa 0,1 bis 0,5 g/l keine Streifenalle termeschen und eine noch glänzendere Pie A mag hervorbringen als die Polyäthylenäthanole up blyäthylenglykole von hohem Molekulargewicht, wenn . A gleicher Weise mit den sehr geringen Konzentrae won der Verbindungen nach der Tabelle I verwendet verden .

Die Polyäther, die in Verbindung mit der Erfindung verwendet werden können, sind diejenigen, die wenigstens drei, vorzugsweise wenigstens sechs, Äthersauerstoff-atome enthalten und die frei von gesättigten aliphatischen Kohlenwasserstoffketten von mehr als sechs Kohlenstoff-atomen sind. Es ist festgestellt worden, daß Verbindungen, welche Kohlenwasserstoffketten von mehr als sechs Kohlenstoffatomen enthalten, die Neigung haben,

bei Bewegung mittels Luft überzuschäumen und, was von größerer Bedeutung ist, den Glanz der Abscheidung zu vermindern, insbesondere in Bereichen geringerer Stromstärke. Die Polyäther schließen neben den erwähnten Dioxolanpolymerisaten Polyäther ein, welche von Äthylenoxyd oder Propylenoxyd oder Mischungen derselben abgeleitet sind. Sie können als Endgruppen andere als Hydroxylgruppen aufweisen, z. B. Amin-, Chlorid-, Bromid-, Sulfonsäure-, Merkapto- und Alkoxygruppen, welche 1 - 7 Kohlenstoffatome enthalten, sowie Naphthoxy-, Phenoxy- und Chlor-, Brom-, Nitro-, Methoxy- und Äthoxy-substituierte Phenoxy-gruppen, wie auch Alkylphenoxygruppen mit kurzer Kette, bei denen die Alkylgruppe weniger als 6 Kohlenstoffatome enthält.

In der Tabelle II sind Beispiele im Bad löslicher Polyätherderivate aufgeführt, die in der Erfindung verwendet werden können. Die bevorzugten Verbindungen hinsichtlich der besten Zusammenwirkung mit den Sulfiden zur Bildung eines glatten, streifenfreien, glänzenden, biegsamen Kupfers sind Dioxolanpolymerisate und die Polypropylenpropanole und Polypropylenglykole mit einem durchschnittlichen Molekulargewicht von Give 360 bis 1000.

403633/1128

BAD ORIGINAL

Es ist fornor festgestellt worden, daß bei einem Zusatz niedriger Konzentrationen (0,001 bis 0,05 g/l) von Phenazinfarben, wie z. B. Janusgrün B, zu den Bädern gemäß der Erfindung der Glanz und die Ebnung weiter verbessert werden und eine sehr glänzende, sehr glatte, biegsame Kupferplattierung innerhalb eines viel größeren Plattierungsbereiches erzielt wird, welcher die Bereiche mit sehr niedriger Stromstärke einschließt. Diese Art des Glanzes und des äußerst großen Bereiches einer glänzenden Plattierung wird nicht erzielt, wenn Janusgrün B in Verbindung mit den organischen Sulfidverbindungen allein verwendet wird, oder wenn es mit den Verbindungen der Tabelle II allein verwendet wird. Auch der Glanz und die Biegeamkeit überschreiten bei weitem diejenigen, die mit Farben der Type Janusgrün B in Verbindung mit Thioharnstoffderivaten, wie Azetyl- oder Propionylthioharnstoff, erhalten werden.

Die Farben der Phenazinklasse (die Safranintype) und insbesondere die Phenazinazoferben (z. B. Janusgrün B), welche die stark verbesserte glatte Oberflächenbeschaffenheit und den ausgedehnten Bereich einer Glächenden Blackhorung erwöglichen, erweprechen im Glägenden Gerenden Tornels

in welcher R gleich E, CH_3 oder C_2A_5 less A gleich E, CH_3 , C_3H_7 , C_3H_5 , C_3H_3 , C_4H_9 , $C_6H_5CE_2$, $C_6E_5C_2E_6$, CC_2H_4 , CC_2H_4 , CC_3H_5 , CC_3H_6 , CC

Š !

N(C2H5)2, SCOC2H5, SR oder Bul-3.

ist, worin Z eine Verbindungsgruppe ist, die a. 3. Dimethylanilin, Anilin, Phenylendiamin und substituierte Aniline und Phenylendiamine, Naphthole und substituierte Naphthole, Phenole und substituierte Phenole, Thiazole, Benzothiazole und Aminobenzothiazole, die an eine Azo-Verbindung N=N gebunden ist.

Die bevorzugten Phenazinfarben sind diejenigen der Type Janusgrün B (Diäthyl-safranin-Azodimethylanilin oder Dimethylsafranin-Azodimethylanilin, C.I. Nos. 11045, 11050) oder der Farbtype Janusschwarz R, auch C.I. 11975 (Colour Index, Second Edition, Vol. 3, 1956-57),

909833/1129

- 12 - BAD ORIGINAL

da diese Verbindung die höchste Ebnung und den weitesten Fereich einer glänzenden Plattierung ermöglicht. Die Anionen dieser kationischen Ferben sind im allgemeinen hinsichtlich der höchsten Wirkeankeit nicht von Bedeutung, obwohl ein Beweis für eine Ionenpaarung vorhanden ist, und Meine Anionen, die beim Benetzen nicht oberflächenwirksam sind, sind wünschenswort. Oberflächenwirksame ind, sind wünschenswort. Oberflächenwirksame ind, wie z. B. Dodecylsulfonete, sind nicht erwünscht und neigen dazu, die Phymozinfarben niederzuschlagen.

Im allgomeinen sind bei Verwendung von Phenazinfarben vorzugsweise Sulfonatanionen in verhältnismäßig niedrigen Konzentrationen in dem Bad vorhanden, anderen-falls vermindert die Ionenpaarung die Löslichkeit der Ferben.

Wenn saure Kupferbäder verwendet werden, um Stahl
oder eisenhaltige Gegenstände zu galvanisieren, wie
z. B. Stoßstangen für Kraftfahrzeuge, Nabenkappen
und Druckrollen, dann kann zunächst ein vorläufiger
Kupfer- oder Messingniederschlag aus einem Cyanidbad
oder ein Nickelniederschlag aus einem sauren
Nickelgalvnisierungsbad (pH von etwa 0,5 bis 5) benutzt
werden, um schlecht haftende Tauchabscheidungen zu
vermeiden. Es wird jedoch oft ein saurer Nickelnieder-

schlag (vorzugsweise aus einem Bad mit hohem Sulfatgehalt und geringem Chloridgehalt zur Verminderung des Einziehens von Chloridionen in das Kupferbad) bevorzugt, weil es eine Überwachung, Spülung und Abfallentfernung ermöglicht. Die bevorzugten sauren Kupferbäder sind saure Sulfat- und Fluoboratbäder, es können jedoch andere saure Kupferplattierungsbäder, die Komponenten, wie Kupfermethansulfonate Kupfermethandisulfonate. Kupferäthansulfonate, Kupferäthandisulfonate, Kupferpropansulfonate, mit einem durch die freien Sulfonsäuren zugeführten Säureüberschuß enthalten, mit den Verbindungen der Zusätze gemäß der Erfindung verwendet werden, um einen hochglänzenden Überzug zu gewährleisten. Die anorganische Zusammensetzung der sauren Kupfergalvanisierungsbäder, wie z. B. das saure Sulfat oder das saure Fluoborat können in weiten Grenzen veränderlich sein, und tatsächlich kann der Säuregehalt bei der Verbindung der Zusätze gemäß der Erfindung erheblich niedriger sein als bei den üblichen Verbindungen. Wenn jedoch sehr geringe Säuregehalte verwendet werden, dann werden höhere Badspannungen benötigt. In den unten aufgeführten Beispielen, die zur Erläuterung von Bädern für glänzende Kupferabscheidungen dienen, werden die üblichen Arten von sauren Kupfersulfat- und Fluoboratbädern verwendet. Wenn die glänzenden Kupferplattierungen gemäß der Erfindung in wasserstoffhaltiger Atmosphäre auf hohe Temperaturen erwärmt werden, dann

909833/1129

erscheint die aus dem Fluoboratbad stammende Plattierung stärker als die aus Sulfat stammende Plattierung.

Es können viele anorganische Kationen, die sich nicht in Form von Plattierungen aus den normalen sauren Kupferplattierungsbädern ausscheiden, in Konzentrationen bis zu wenigstens 25 g/l vorhanden sein, ohne daß schädliche Auswirkungen auftreten; Beispiele dieser Kationen sind Eisen-, Nickel-, Kobalt-, Zink- und der Chlorid- und/ Cadmiumkationen. Die Konzentration oder Bromidanionen sollte im allgemeinen unterhalb etwa 0,1 g/l gehalten werden und sollte vorzugsweise unterhalb etwa 0,02 g/1 liegen. Im Interesse einer Durchführung der Plattierung mit höchster Geschwindigkeit und zur Erlangung günstigster Ergebnisse ist eine Luft- oder eine Kathodenstabbewegung oder eine Lösungs- und Kathodenstabbewegung wünschenswert. Die besten Badtemperaturen sind 25 bis 30 °C, obwohl niedrigere oder höhere Temperaturen (in einigen Fällen sogar bis zu 50 00) zur Anwendung kommen können.

Obwohl bisher oberflächenaktive Substanzen, z. B.
anionaktive, wie Natriumoctylsulfat, sulfonierte nichtionische Substanzen und nicht-ionische Polyoxyverbindungen
in sauren Kupferplattierungsbädern oft mit guten
Ergebnissen verwendet worden sind, werden sie in den
Bädern gemäß der Erfindung nicht benötigt. Tatsächlich
ist ihre Verwendung in Bädern, welche Phenazinfarben
909833/1129

enthalten, insbesondere der Type Janus B, unbedingt nachteilig.

Die organischen Sulfid- und Polyäthergruppen können in Form von einzelnen Molekülen in das Bad eingeführt werden, welche ggfs. mit einer der Phenazinforben vermischt oder umgesetzt werden können, oder sie können als einfache chemische Verbindung eingeführt werden. Dieses ist durchführbar, da die Sulfide, Polyäther und Phenazinfarben alle im wesentlichen in gleichem Maße aus der Lösung austreten. Wenn z. B. die Verbindungen der Tabelle I in Konzentrationen von 0,0005 bis etwa 0,025 g/l verwendet werden, dann ist das Ausmaß ihrer Erschöpfung praktisch das gleiche wie das der Phenazinfarben, wenn sie in einer Konzentration von 0,001 bis 0,05 g/l verwendet werden.

Wenn saure Kupfersulfat-, Kupferfluoborate- oder

Kupfermethansulfonatbäder verwendet werden, dann ist
das Ausmaß der Erschöpfung der Zusätze nahezu das
gleiche. Es können auch Bäder verwendet werden, welche
die Sulfonate mit kurzen Alkylketten enthalten. Da jedoch die Löslichkeit der Kupfersalze dieser Verbindungen erheblich geringer ist als beispielsweise
diejenige von Kupfermethan-, Äthan- oder Propanmonosulfonat,
müssen sie in viel niedrigeren Konzentrationen verwendet

909833/1129

- nt

BAD ORIGINAL

werdon als die Monosulfonate.

Es wird in allgemeinen bevorzugt, phosphorisierte Eupilwanoden zu verwenden, insbesondere dann, wenn die Zusabso den sauren Bäder aus einer Zusammensetzung von Verbindungen bestehen, die aus den Tabellon I und II ensgaväklt sind. Tatsache ist, wenn reine Kupfereneden verwendet worden, wie z. E. elektrolytisches Kupfer eder sauerstofffreie Kupferanodon, daß die Anodenhorrowion weniger glatt und auch der Glanz der Platte nicht so hoch sind. Warum die Flette weniger glänzend ist, 1st micht zu sagen. Die phosphorisierten Anoden enthalton etwa 0,02 bis 0,2 % Phosphor, und die Kathoden-Eu Corplattiorung, welche mit diesen phosphorisierten den verwendet wurde, enthält auch einen gleichen Benzentsatz an Phosphor, und es ist möglich, daß es dieser Einschluß ist, welcher den Glanz verbessert. Die phosphorisierten Kupferanoden enthalten im allgemeinen auch etwa 0,01 bis 0,05 % Silber und Spuren von Nickel, Eisen, Schwefel, Arsen, Antimon und Wismut. Die Kathodenplatte enthält noch weniger von diesen Unreinheiten. Das Silber scheint in Form von Chlorid ausgefüllt zu sein, was wahrscheinlich eine Erklärung dafür gibt, daß es in der Kathodenplatte in sehr viel geringerer Konzentration vorhanden ist. Wenn jedoch eine Phenazinfarbe, wie z. B. Janusgrün, ebenfalls in

den sauren Bädern vorhanden ist, dann ist der Glanz der Kupferplatte im wesentlichen unabhängig von der Art der verwendeten Kupferanode.

In der Tabelle I sind verschiedene Beispiele geeigneter Sulfide zur Verwendung gemäß der Erfindung aufgeführt, Tabelle II zeigt Beispiele für geeignete Polyäther.

Eine Anzahl von sauren Kupferplattierungsbädern für die Erzeugung hochgradig biegsamer, glänzender Kupferabscheidungen sind nach den Tabellen beschrieben. Die Bäder A und B geben keine so glänzende Plattierung wie die übrigen Bäder, bei denen Kombinationen von Zusatzmitteln zur Anwendung kommt, und werden zum Vergleich einbezogen. Der höchste Glanz, der weiteste Bereich für eine glänzende Plattierung und für die beste Oberflächenglätte werden erzielt, wenn Bäder zur Anwendung kommen, bei denen Janusgrün eines der Glanzmittel ist.

Tabelle I

Konzentrationsbereich 0.0005 bis 0.04 g/l bei Verwendung mit den Verbindungen der Tabelle II

3.
$$SO_3H$$
 SO_3H O SO_3H SO_3H

6.
$$S(CH_2)_n - SO_3H$$
 $n = 1-4$

8.
$$\text{HO}_3\text{S} - \left(\text{CH}_2\right)_n - \text{SH}, \quad \text{HO}_3\text{S} - \left(\text{CH}_2\right)_n - \text{SH} \quad n = 1-4$$

9.
$$SO_2NH$$
 SO_3H SO_3H SO_3H SO_3H

\$03\$03H 10. HS-CH2-CH-CH2-SH, HS-CH2-CH2-CH2-SH

12.
$$OH_3$$
 S $O -S(OH_2)_2SO_3H$, HO_3S $O-SH$

50₃H SH 13. H0₃S-CH₂-CH-CH₂SH, HS-CH₂-CH-CH₂SO₃H

14.
$$CH_3$$
 SO_3H SO_3H SO_3H SO_3H SO_3H SO_3H SO_3H SO_3H

15.
$$CH_3$$
 $O(CH_2)_3$ SO_3H $O(CH_2)_3$ SO_3H $O(CH_2)_3$ $O(CH_2)_4$ O

16.
$$OH_3$$
 OH_3 OH_3 OH_3 OH_3 OH_4 OH_5 OH_5 OH_5 OH_5 OH_6 OH_6 OH_6 OH_7 OH_7 OH_8 $OH_$

20. $HS-C_2H_4(OC_2H_4)_x - NH(CH_2)_nSO_3H x=1-100, n=1-4$

21.
$$HS-C_3H_6(00_3H_6)_y-NH(CH_2)_nSO_3H$$
 $y=1-20,$ $n=1-4$

22.
$$OH_3$$
 SO₃H S C SH

PRINCIPAL CONTROL OF THE PRINCIPAL PRINCIPAL CONTROL OF THE PRINCIPAL C

Tabelle II

(Polyather)

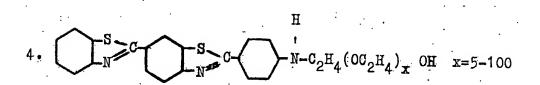
(Konzentrationsbereich 0.01 bis 5 g/l. Die niedrigere Konzentration für die Arten mit höherem Molekulargewicht)

1.
$$\begin{bmatrix} H_2 & 0 & - CH_2 \\ 0 & - CH_2 \end{bmatrix}$$

Polymerisate mit einem durchschnittlichen Molekulargewicht von 388-30,000

2. -
$$\begin{bmatrix} OCH_2-CH \end{bmatrix}$$
 x $\begin{bmatrix} OCH_2-CH \end{bmatrix}$ y $\begin{bmatrix} OCH_2-CH \end{bmatrix}$ y $\begin{bmatrix} OCH_2-CH \end{bmatrix}$ x und y je = 5 bis etwa 100

3.
$$\mathbb{S}_{\mathbb{N}}$$
 $\mathbb{C}_{2}\mathbb{H}_{4}(\mathbb{C}_{2}\mathbb{H}_{4})_{\mathbf{x}}\mathbb{S}\mathbb{O}_{3}\mathbb{H}$ $\mathbf{x} = 20-100$



5.
$$CH_3$$
 SO_3H
 SO

6.
$$HO_3S$$
 $-N=N-C_2H_4(OC_2H_4)_xOH$

E=H, CH₃, C₂H₅,

 $\mathsf{c_2H_4}(\mathsf{oc_2H_4})_{\mathbf{x}}$ он

7.
$$HO_3S - -N = N - C_3H_6 (OC_3H_6)_xOH$$
,

8.
$$\text{HO-C}_2\text{H}_4(\text{OC}_2\text{H}_4)$$
 OH $9^{-1},000$

durchschnittliches Molgewicht = $400-50,000 (-C_2H_4OC_2H_4O-)_x$ x=10 - 1,000

9. $Hoc_3H_6(oc_3H_6)$ OH 5-20

durchschnittliches Molgewicht = $350-1,000 (-03H_60C_3H_60-)_y$ y=4 - 20

10. $HS-C_2H_4(OC_2H_4)$ OH 9-100

11. $H_2N-C_2H_4(OC_2H_4)$ OH, $H_2N-C_2H_4(OC_2H_4)$ NH₂, 9-600 5-500

 $HO_3 BC_2 H_4 NHC_2 H_4 (OC_2 H_4)$ OH 5-1.000

12. $H_2N-C_3H_6(0C_3H_6)$ OH, $H_2N-C_3H_6(0C_3H_6)NH_2$, 5-20

 $\text{HO}_3\text{S-C}_2\text{H}_4\text{NHC}_3\text{H}_6(\text{OC}_3\text{H}_6)-\text{OH}$

13.
$$HO_3 S - C_3 H_6 (OC_3 H_6)$$
 OH

16.
$$OH_3OO_2H_4(OO_2H_4)$$
 OH 5-30

17.
$$\sigma_2 H_5 \sigma \sigma_2 H_4 (\sigma \sigma_2 H_4)$$
 OH 5-30

18.
$$HO(C_3H_6O)C_3H_6-N-C_3H_6(OC_3H_6)_3$$
 OH

CH₃ CH₃
1
21.
$$HO(C_2H_4O)$$
 $G_2H_4O-C-C=C=C-C-C_2H_4$ (GC_2H_4) OH
5-100
 G_2H_5 G_2H_5

22.
$$(-NH-C_2H_4-NH-C_2H_4-)_a$$
 $(-C_2H_4OC_2H_4O-)_b$ a=1-5
b=10-100

23.
$$(-NH-C_2H_4-NH-C_2H_4-)_a$$
 $(-C_3H_6OC_3H_6O-)_c$ $a=1-2$ $c=6-15$

Beispiel A

CuSO₄.SH₂O

H₂SO₄

150 - 225

H₂SO₄

1,3-Dioxolanpolymerisat mit einem durchschnittlichen Molgewicht von 5.000

Temp. 20 - 35°C

Durchnittliche Kathodenstromstärke 5 A/dm²
· 909833/1129

ORIGINAL INSPECTED

Beispiel B

	Konzentration g/l
$Cu(BF_4)_2$	150 - 425
HBF ₄	10 - 30
H ₃ B0 ₃	0 - 30
1,3-Dioxolanpolymerisat mit einem durchschnittlichen Molgewicht von 1 000 bis 10 000	0,01 - 1
Temp. 20 - 35 °C	
Durchschnittliche Kathodenstromstä	rke 8 A/dm ²

Beispiel C

<u> 1</u>	Konzentration g/1
CuSO ₄ .5H ₂ O	150 - 250
H ₂ SO ₄	30 – 75
1,3-Dioxolanpolymerisat mit einem durchschnittlichen Molgewicht von 5.000	0.1 - 0.2
Diäthylsafraninazodimethylanilin (Janus-Grün B)	0.001 - 0.01
Thiophen-2-sulfonsäure (Beispiel I, Tab. I)	0.001- 0.01
Temp. 25 - 30 °C	
Durchschnittliche Kathodenstromstär	ke 5 A/dm ²

Beispiel D

Konzentration g/1

CuSO ₄ .5H ₂ 0	150 - 250
H ₂ SO ₄	30 - 75
1,3-Dioxolanpolymerisat mit einem durchschnittlichen Molgewicht von 5.000	0,05 - 0,15
Thianthrensulfonsäure (Beispiel 4, Tab. I)	0,001-0,01
Temperatur 20 - 35 °C	
Durchschnittliche Kathodenstromstä	$rke 5 4/dm^2$

Beispiel E

	Konzentration g/l
CuBF ₄	150 - 425
HBF ₄	10 - 30
H ₃ B0 ₃	0 - 30
1,3-Dioxolanpolymerisat mit einem durchschnittlichen Molgewicht von 5.000	0,1 - 0,3
Beispiel 7, Tabelle I	0,001 - 0,02
Janus-Grün B	0,001 - 0,02
Temperatur 20 - 35 °0	,
Durchschnittliche Kathodenstro	materire 5 - 10 A /Am ²

Beispiel F

•	Konzentration g/1
CuSO ₄ •5H ₂ O	150 - 250
H2SO4	30 - 75
Polypropylenglykol mit einem durchschnittlichen Molgewicht von 350 - 750	0,05 - 0,2
Thianthrensulfonsäure	0,001 - 0,02
Dimethylsafraninazodimethylanilin 0,001 - 0,01	
Temp. 20 - 35 °C	
Durchschnittliche Kathodenstro	omstärke 5 A/dm ² .

Beispiel G

	Konzentration g/l
CuSO ₄ •5H ₂ O	150 - 250
H ₂ SO ₄	30 – 60
Beispiel 12, Tabelle II	0,05 - 0,5
Phenyldisulfidsulfonsäure (Beispiel 5, Tab. I)	0,001 - 0,02
Janus-Grün B	0,001 - 0,01
Temp. 25 - 30 °C	
Durchschnittliche Kathodenstrom	nstärke 5 A/dm ² .

Beispiel H

	Konzentration g/1
0us0 ₄ .5H ₂ 0	150 - 250
H ₂ SO ₄	30 - 60
Polypropylenglykol Mit einem durchschnittlichen Molgewicht von 350 - 750	
VOII 350 = 750	0,02 - 0,4
Beispiel 3, Tabelle I	0,001 - 0,02
Temp. 25 - 30 °C	
Durchschnittliche Kathodenstromstärke	5 1/dm ²

Beispiel I

·	Konzentration g/1
CuBF ₄	150 - 425
HBF ₄	10 - 30
H ₃ B0 ₃	0 - 30
Beispiel 12, Tabelle II	0,02 - 0,3
Beispiel 2, Tabelle I	0,001 - 0,01
Janus-Schwarz R	0,001 - 0,01
Temp. 25 - 30 °C	
Durchschnittliche Kathodenstromstärke	5 10 1/2-2

Beispiel J

. 1	Konzentration g/l
CuSO4.5H20	150 - 250
H ₂ SO ₄	30 - 60
Polypropylenglykol mit einem durchschnittlichen Molgewicht von 300-750	0,01 - 0,2
Janus-Grün B	0,001 - 0,02
Beispiel 13, Tabelle I	0,001 - 0,02
Temperatur 25 - 30 °C	
Durchschnittliche Kathodenstromstärk	ce 5 A/dm ² .

Patentansprüche:

- 1. Wässriges saures galvanisches Kupferbad zur Abscheidung von duktilem glänzendem Kupfer, gekennzeichnet durch einen Badzusatz, bestehend aus einem organischen Sulfid, das mindestens eine Sulfonsäuregruppe enthält und, im Gemisch damit oder chemisch gebunden, einem Polyäther, der mindestens 3, vorzugsweise 6 Äther-Sauerstoffatome enthält und frei von aliphatischen Kohlenwasserstoffketten mit mehr als 6 C-Atomen ist.
- 2. Bad nach Anspruch 1,/gekennzeichnet, daß das Sulfid im Gemisch mit dem Polyäther in einer Konzentration von 0,0005 0,04 g/l vorliegt.
- 3. Bad nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Polyäther wenigstens 6 Äther-Sauerstoffatome enthält.
- 4. Bad nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß die organische Sulfidverbindung in einer Konzentration von 0,0005 0,01 g/l vorliegt.

- 5. Bad nach Anspruch 2 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Polyäther ein 1,3-Dioxolanpolymerisat ist, welches ein Molekulargewicht von wenigstens 296 hat.
- 6. Bad nach jedem der Ansprüche 2 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Polyäther die Gruppe (-C₂H₄OC₂H₄O-)_x
 enthält, in welcher x gleich 3 oder mehr ist, oder
 die Gruppe (-C₃H₆OC₃H₆O-)_y, in der y einen Wert von
 3 bis 10 hat.
- 7. Bad nach jedem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennseichnet, daß das Bad 0.001 bis 0.05 g/l einer in einem Bad löslichen Phenazinfarbe enthält, vorzugsweise Diäthyl-safranin-azo-dimethyl-anilin, Dimethylsafranin-azo-dimethyl-anilin oder Janus-Schwarz enthält.
- 8. Zusammensetzung zum Einschluß in ein saures Kupferplattierungsbad, dadurch gekennzeichnet, daß die
 Zusammensetzung eine organische Sulfidverbindung
 umfaßt, die wenigstens eine Sulfonsäuregruppe
 in der Beimischung mit einer Polyätherverbindung
 enthält, welche wenigstens drei und vorzugsweise
 wenigstens sechs Äthersauerstoffatome enthält und
 frei von aliphatischen Kohlenwasserstoffketten von
 mehr als sechs Kohlenstoffatomen ist.

- 9. Zusammensetzung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Zusammensetzung eine Phenazinfarbe
 enthält.
- 10. Verfahren zur Elektroauflagerung biegsamen, glänzenden Kupfers, dadurch gekennzeichnet, daß das Kupfer aus einem wässrigen, sauren Kupferplattierungsbad nach einem der Ansprüche 1 - 7 elektrisch aufgelagert wird.
- 1. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß für die Elektroauflagerung eine phosphorisierte Kupferanode verwendet wird.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.